

北海道光科学技術研究会 講演会

北海道光科学技術研究会は北海道における光関連産業の振興を目的に、会員相互の情報交換、研究プロジェクトの推進等の活動を進めています。

「これからの光デバイスと材料」と題して下記のように講演会を開催します。今回は非会員の方も参加できますので、当研究会の活動を覗いてみてください。

これからの光デバイスと材料

日 時 2008年8月22日(金) 14:00~17:30

場 所 JSTイノベーションプラザ北海道(札幌市北区北19条西11丁目)

プログラム

- 14:00~15:00 フォトニック結晶の特性と加工技術
ローム株式会社 フォトニクス研究開発センター
技術員 大西 大 氏
- 15:00~16:00 光材料とレーザー微細加工技術
日東電工株式会社 生産技術開発センター 生産技術開発部
第一グループ長 日野 敦司 氏
- 16:00~17:00 NEDO提案公募事業：ナノテク・先端部材実用化研究開発について
(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 ナノテクノロジー・材料技術開発部
プログラムマネージャー 山口 智彦 氏
- 17:00~17:30 意見交換

参加費 無料

共 催

(独)産業技術総合研究所北海道センター
産業技術連携推進会議北海道地域部会材料技術分科会光技術研究会
NPO法人ホトニクスワールドコンソーシアム

参加申込み

FAXまたはE-mailにて**8月15日(金)**までにお申し込み下さい。

交流会

講演会終了後、同会場にて交流会を開催します。(会費：2,000円)

< 申込先 > 北海道光科学技術研究会事務局 北海道立工業試験場 片山、田中 宛

FAX **011-726-4057** TEL 011-747-2979、2969

E-mail : katayama@hokkaido-iri.go.jp

北海道光科学技術研究会 <http://www.h-photon.com/>

| 氏 名 | 所 属 | 講演会 | 交流会 |
|-----|-----|-----|-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |